METHOD AND DEVICE FOR SPRAY THERMAL DECOMPOSITION

Patent Number:

JP5253468

Publication date:

1993-10-05

Inventor(s):

SHINTANI SHOGO; others: 03

Applicant(s)::

OOGAWARA KAKOKI KK

Requested Patent:

☐ JP5253468

Application

JP19920051474 19920310

Priority Number(s):

IPC Classification:

B01J19/00; B01J2/04; B01J19/00

EC Classification:

Equivalents:

JP3201818B2

Abstract

PURPOSE:To cool carrier gas after thermal decomposition and product fine particles with the turbulence of gas in a reaction chamber not caused even by the introduction of cooling gas by making the lower part of the reaction chamber be of semidouble construction, introducing cooling gas between the partitions of the semidouble construction and indirectly cooling the solid-gas mixture after spray thermal decomposition. CONSTITUTION: Feed liquid is sprayed from a sprayer 4 arranged in the upper part of a vertical reaction chamber 2 into the reaction chamber and simultaneously the sprayed feed liquid is given thermal decomposition after solidification in the reaction chamber 2 and the obtained powder is taken from the lower part of the reaction chamber 2. At that time, the lower part of the reaction chamber 2 is formed into a reverse truncated cone and simultaneously made to be of semidouble construction of an inner partition 6 and an outer partition 7. Cooling gas is introduced from a cooling gas introducing opening 10 installed outside the lower part of the reaction chamber 2 to indirectly cool the solid-gas mixture after spray thermal decomposition. As a result, with the turbulence of gas in the reaction chamber not caused even by the introduction of cooling gas, carrier gas after thermal decomposition and product fine particles are cooled.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-253468

(43)公開日 平成5年(1993)10月5日

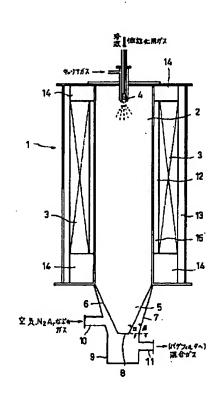
(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 0 1 J 19/00	N	7310-4G		
2/04				
19/00	301 D			
// C 0 1 B 13/34		8516-4G		
				審査請求 未請求 請求項の数7(全 6 頁)
(21) 出願番号	特顏平4-51474		(71)出願人	000206439
				大川原化工機株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992) 3月	₹10日		神奈川県横浜市緑区池辺町3847
			(72)発明者	新谷 省吾
				神奈川県横浜市緑区池辺町3847 大川原化
				工機株式会社内
			(72)発明者	小寺彰
				神奈川県横浜市緑区池辺町3847 大川原化
				工機株式会社内
			(72)発明者	
				神奈川県横浜市緑区池辺町3847 大川原化
				工機株式会社内
			(74)代理人	弁理士 渡邉 一平
				最終頁に続く
				ALREA COLL

(54) 【発明の名称】 噴霧熱分解方法および装置

(57) 【要約】

【構成】 原液を整型反応室2の上部から反応室2内に 質素するとともに、噴霧された原液を反応室2内におい て固化後熱分解し、得られた粉体を反応室2下部より取 り出す噴霧熱分解方法において、反応室2下部を内側隔 壁6と外側隔壁7の半二重構造とし、冷却用ガスを導入 して、噴霧熱分解後の固気混合物を間接的に冷却する噴 霧熱分解方法である。整型反応室2と、反応室2の上部 に配置された噴霧器4とを備えた噴霧熱分解装置1において、反応室2の下部を逆円錐台状に形成するとともに 内側隔壁6と外側隔壁7の半二重構造とし、反応室2下 部の外側部に冷却用ガス導入口10を設けた噴霧熱分解 装置である。

【効果】 冷却用ガスの導入によっても反応室のガスの 乱れを生じることなく、熱分解後のキャリアガス及び製 品微粒子を冷却することができる。また粉体の堆積も殆 どなく、連続的に製品微粒子を取り出す連続運転が可能 となる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 原液を竪型反応室の上部から反応室内に 噴霧するとともに、噴霧された原液を反応室内において 固化後熱分解し、得られた粉体を反応室下部より取り出 す噴霧熱分解方法において、反応室下部を半二重構造と し、冷却用ガスを該半二重構造の隔壁間に導入して、噴 霧熱分解後の固気混合物を間接的に冷却することを特徴 とする噴霧熱分解方法。

【請求項2】 冷却用ガスが空気、N2 ガスまたはAr ガスである請求項1記載の噴霧熱分解方法。

【請求項3】 冷却用ガス温度が40~120℃である 請求項1記載の噴霧熱分解方法。

【請求項4】 冷却用ガスにより、粉体を同伴するガス 温度を70~260℃まで冷却する請求項1記載の噴霧 熱分解方法。

【請求項5】 竪型反応室と、該反応室の上部に配置さ れた噴霧器とを備えた噴霧熱分解装置において、該反応 室の下部を逆円錐台状に形成するとともに半二重構造と し、反応室下部の外側部に冷却用ガス導入口を設けたこ とを特徴とする噴霧熱分解装置。

【請求項6】 反応室の外側に、該反応室を取り囲んで 加熱炉を設けた請求項5の噴霧熱分解装置。

【請求項7】 反応室下部の半二重構造が、底部に粉体 取出し口を有する内側隔壁とそれを取り囲む外側隔壁か らなる請求項5の噴霧熱分解装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、噴霧熱分解方法および 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ファインセラミックスのよりファインな 性質は、原料の純度、化学組成、微細な組織の制御によ り初めて得ることができる。製造プロセス、特に原料の 合成法が製品開発の鍵を握ることも少なくない。高純度 かつ化合物・混合物の場合の組成の高均一性、また微細 で反応活性が高いことが原料粉体に共通して求められ る。このような性質を有するセラミックス粉体を得るた めの合成法は種々考案されているが、微細、高純度、高 組成均一性の要求を満たすための合成法として気相や液 相を経由した合成法がある。従来の固相を用いた場合と 40 異なり、液相を経由した合成法は各構成元素が原子オー ダーで混合していると考えられている。液相法は、溶媒 中に存在する金属元素を水酸化物、硝酸塩、硫酸塩、炭 酸塩などにして析出させ、これを熱分解して酸化物微粉 末を合成する方法である。液相法には、金属塩の析出方 法や熱分解の方法の違いにより多くの方法が開発されて いるが、噴霧熱分解法はその一方法である。

【0003】噴霧熱分解法は、金属塩溶液を、熱分解が 起こる温度以上の高温に保持した雰囲気中に微細な液滴

出、その熱分解を行ない、酸化物(非酸化物も可能)微 粉末を合成する方法である。この方法による粉末は、原 子スケールでの組成均一性や微量成分元素の均一分散性 の利点を有しており、分散性のよい微粒子が得られる。 そして、たとえ乾燥、熱分解による組成の不均一性があ っても、それは分割された微粒子内に物理的に限定され るので、成分の再配列による組成分離が少ない。また、 噴霧された個々の溶液に含まれる成分の割合は、調整さ れた溶液のそれに極めて近く、そのため成分の分散を厳 10 密に制御することができる。

【0004】以上説明したように、噴霧熱分解法は、フ アインセラミックスや酸化物超電導材料の原料の金属塩 溶液を、例えば500~1300℃の高温の熱分解装置 に繋状に噴霧し、極めて短時間に熱分解・反応または合 成を行ない、微粉末を製造する方法である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来の噴霧熱分解法は、実験室的段階に留まってい る状況で、試験規模の非常に小さいものしかなく、また 20 運転時間も短く、連続運転性を考慮したものはなかっ た。また、製品回収は、反応室下部に堆積した製品微粒 子を運転終了後に、運転終了の都度回収するという方法 が採られていた。従って本発明は、上配のような従来の 課題を解決し、製品を連続的に回収できるようにした噴 霧熱分解方法と装置を提供することを目的とするもので ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】そして、その目的は、本 発明によれば、原液を竪型反応室の上部から反応室内に 喷霧するとともに、噴霧された原液を反応室内において 固化後熱分解し、得られた粉体を反応室下部より取り出 す噴霧熱分解方法において、反応室下部を半二重構造と し、冷却用ガスを該半二重構造の隔壁間に導入して、噴 霧熱分解後の固気混合物を間接的に冷却することを特徴 とする噴霧熱分解方法により達成することができる。

【0007】また、本発明によれば、竪型反応室と、該 反応室の上部に配置された噴霧器とを備えた噴霧熱分解 装置において、該反応室の下部を逆円錐台状に形成する とともに半二重構造とし、反応室下部の外側部に冷却用 ガス導入口を設けたことを特徴とする噴霧熱分解装置が 提供される。なお、本発明の噴霧熱分解方法では、冷却 用ガスの種類としては噴霧される原液により異なるが、 一般に空気、N2 ガスまたはArガスを用いることが好 ましく、また冷却用ガスの温度としては40~120℃ が好ましい。さらに、冷却用ガスにより粉体を同伴した ガス温度を70~260℃まで冷却することが、下流側 のサイクロン、パグフィルター等の固気分離装置の耐熱 性に鑑みて好ましい。

【0008】一方、噴霧熱分解装置としては、反応室内 として噴霧し、極めて短時間で溶媒の蒸発、金属塩の析 50 雰囲気を熱分解温度以上に高く保持するため、反応室の

外側に反応室を取り囲んで加熱炉を設けることが好まし い。なお、原液とガスとが接触し、燃焼等の反応熱によ り高温になる場合には、加熱炉は特には必要でない。ま た、反応室下部の半二重構造としては、底部に粉体取出 し口を有する内側隔壁(内部構造)とそれを取り囲む外 側隔壁(外部構造)とからなる構造が好ましい。

[0009]

【作用】本発明者は、製品像粒子の品質を落とすことな く、かつ反応室内部の反応に影響を与えることなく製品 の温度を下げるべく種々検討したところ、竪型反広室下 部に冷却用のガスを直接注入したのでは、反応室内部に おけるガス流に乱れが生じ、噴霧熱分解に好ましくない ことを見出した。そこで、竪型反応室の下部において、 冷却用のガスの流れが製品微粒子を運搬するキャリアガ スと直接接触するような方法で注入することを止め、反 応室の下部を半(セミ)二重構造とする構成を採用し、 間接接触するような方法で冷却用のガスを注入すること としたのである。

【0010】即ち、反応室下部のセミ二重構造は、その 20 ている。 内部構造が、逆円錐台状で底部に粉体取出し口を有する 内側隔壁を形成しており、その外部構造が内側隔壁を包 んだ構造を有する。冷却用ガスは、内側隔壁の外側面に 向かって注入されるので、外側面を冷却して反応室下部 内の粉体を同伴したキャリアガスと熱交換を行ない、ま た注入された冷却用ガスは内側隔壁の外側面に衝突する ことによって運動エネルギーを失って流速が減速され る。次に、冷却用ガスは、内側隔壁底部の粉体取出し口 からのキャリアガスと混合することによりキャリアガス をさらに冷却し、かつキャリアガスと共に落下してきた 30 って実施した。 製品微粒子を混合し、攪拌し、そして冷却する。

【0011】その結果、下流側に配置されるサイクロ ン、パグフィルタなどの固・気分離装置に通ずる、反応 室下方部の冷却用ガスとキャリアガスとの混合室におい て、適温の製品微粒子を同伴するガスを得ることができ るのである。また、内側隔壁の側面は、反応室から混合 室への熱輻射の影響を防止することができる。内側隔壁 の側面は、注入されたガスによって外側から冷却される ので、高耐熱性の材料を側面に使用する必要はなく、イ ンコネル、ハステロイ、ステンレスなどの通常の金属材 40 料を使用することができる。内側隔壁6の傾斜角αは、 製品微粒子が流動し易くするため40~80°、好まし くは45~75°に形成する。

[0012]

【実施例】次に、本発明の実施例を図面に基ずいて更に 詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に限られる ものではない。

(実施例1) 図1は、本発明の噴霧熱分解装置の一例を 示す概略断面図である。図1において、噴霧熱分解装置 微粒子を連続的に回収するために、得られる製品微粒子 10 1 は、竪型反応室 2 と、竪型反応室 2 の外側を囲んでな るファーネス3と、竪型反応室2の上部に配置された噴 霧器たる二流体ノズル4を備えている。竪型反応室2の 下部5は、底部に粉体取出し口8を有する逆円錐台状の 内側隔壁(ホッパー)6と、同じく逆円錐台状の外側隔 壁7と、外側隔壁7から下方に連続して形成される混合 室9とからなり、セミ二重構造に構成されている。ま た、外側隔壁7には冷却用ガス注入口10が設けられ、 混合室9には図示しない下流側のパグフィルターなどの 固気分離装置に通じる吸引口11が、それぞれ設けられ

> 【0013】また竪型反応室2は、300mmo×10 00mm(高さ)の石英管12を採用した。ファーネス 3は、温度調節のできる電気ヒーターと耐火物から構成 され、石英管12との間に空間15を設けた。ファーネ ス3の上部、下部は各々耐火物14によって保持され、 熱ロスを防止するためファーネス3の外側には保温部材 13を配設してある。又、内側隔壁(ホッパー)6の傾 斜角αは60°とした。逆円錐台状の外側隔壁7の傾斜 角βは、内側隔壁6の傾斜角αよりも約10°大きくと

> 【0014】原料溶液としては、硝酸アルミニウムと珪 酸エチルのムライト (3 A l 2 O₃・2 S 1 O₂) 組成 として0.2mo1/1となるように水およびエタノー ル (50:50vol%) を加えて調整した溶液を用 い、二流体ノズルの微粒化用ガス、キャリアガス、およ び冷却用ガスに夫々空気を用いて、表1の条件で運転を 行ない、表1の結果を得た。

[0015]

【表1】

6

No.	1	2	3	4	Б	6	7	8	g
溶液流量 2/h	1. 6	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1	1	1. 5	1. 5
反応室内温度 ℃	800	800	800	008	800	600	Б00	900	900
冷却用ガス温度 ℃	20	40	120	140	140	20	40	120	140
混合键ガス温度 で	150	167	233	250	233	100	117	250	267
冷却用ガス 流量 Nm³/sla	0. 5	0. 5	0. 5	a. 5	0, 6	0. 4	0.4	0. 5	0.5
反応室下部での結構	有	無	無	無	無	有	*	無	無
冷却効果	良好	践轩	良好		良好	段好	D.F	የ የጥ 1	本┼分

【0016】表1の結果から、冷却用ガス注入口10から空気を表1の条件で注入して、反応後のキャリアガスと製品微粒子の温度の低下、反応室下部5の状況を調べたところ、40℃未満の温度の冷却用ガスの注入では、局所的に温度が下がり過ぎ、壁面に結露が生じ、製品微粒子がその部分に付着する。また、反応室下部5の金属40部材が腐蝕され易くなることが分かった。一方120℃を超える温度の冷却用ガスの注入では、冷却効果が小さく、大量のガスの導入が必要となる。従って、冷却用ガスの最適温度は40~120℃であることが分かった。このような温度範囲の冷却用ガスの使用により、反応室の下部5のセミニ重構造内における冷却効果を保持することができるので、これを構成するホッパー6、外側隔壁7、混合室9、冷却用ガス注入口10、および吸引口11の部材として、インコネル、ハステロイ、ステンレ

スなどの通常の金属を使用したが特段の支障はなかった。

【0017】(実施例2)実施例1と基本的に同一の装置、同一の原料溶液を用い、反応室下部の混合室の構造を図2、図3、表2のように変えて、反応室内のガスの乱れ、混合室下部温度への影響を調べた。なお、図2では、内側隔壁(ホッパー)6の外側に、外側隔壁21を反応室2に外押して混合室22とした。図3は、噴霧熱分解装置1の反応室2の下部をそのまま混合室31とし、その最下部側部中心部に冷却用ガス注入口10を吸引口11と対向して設けた状況を示す。その条件、結果を表2に示す。

[0018]

【表2】

•						<i>o</i>
No.	1	2	3	4	5	6
冷却方法	M 2	図2	B 2	⅓2	数2	图3
反応室内温度 ℃	800	800	800	800	800	800
冷却用ガス温度 ℃	40	40	40	40	40	40
混合後ガス温度 ℃	167	167	167	167	167	167
冷却用ガス量 ガス比率 反応後ガス量	5	5	6	5	5	5
ホッパー傾斜 θ deg	3 5	40	4 5	80	85	-
ホッパーへの 粉体の堆積	& 9	少しあり	少しあり	ない	なし	-
混合室下部 外表面温度 ℃	180	195	205	270	290	330
反応室のガスの乱れ	殆どなし	殆どなし	殆どなし	少しあり	あり	あり

【0019】表2の結果を評価するに際し、反応室内のガスの乱れがある場合には反応室内に粉体の片寄り付着が発生するので、その付着の有無で判断した。なお、製品微粒子の平均粒子径は 2μ mであった。表2の結果から、内側隔壁(ホッパー)6の傾斜角が $40\sim80^\circ$ の場合に反応室のガスの乱れ、粉体の堆積が殆どないことが判明した。また、図3のように、内側隔壁を設けない構造では、反応室のガスの乱れが大きいことも確認できた。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の噴霧熱分解方法および装置によれば、冷却用ガスの導入によっても反応室のガスの乱れを生じることなく、熱分解後のキャリアガス及び製品微粒子を冷却することができる。また粉体の堆積も殆どなく、連続的に製品微粒子を取り出す連続運転が可能となる。さらに反応室下部のホッパーは、冷却用ガスによって冷却されるので、高耐熱性の材料を使用する必要はなく、通常の金属材料を使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の噴霧熱分解装置の一例を示す概略断面 図である。

【図2】反応室下部の構造の一例を示す説明図である。

【図3】反応室下部の構造の他の例を示す説明図である。

【符号の説明】

- 1 噴霧熱分解装置
- 40 2 反応室
 - 3 ファーネス
 - 4 二流体ノズル
 - 5 反応室の下部
 - 6 内側隔壁(ホッパー)
 - 7 外側隔壁
 - 8 粉体取出し口
 - 9 混合室
 - 10 冷却用ガス注入口
 - 11 吸引口
- 50 12 石英管

9

13 保温部材

14 耐火物

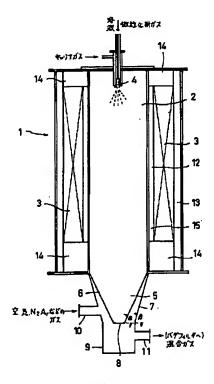
15 空間

21 外側隔壁

2 2 混合室

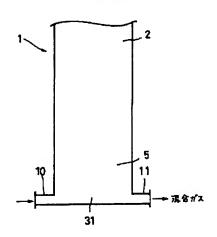
3 1 混合室

[図1]



10

[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 崇

神奈川県横浜市緑区池辺町3847 大川原化 工機株式会社内

		·	
			4.
		19 A (9)	
		:	
			•